

证券代码: 【301392】

证券简称: 【汇成真空】

编号: 【IR-2026001】

广东汇成真空科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2026年1月20日 15:00-16:30
地点	广东汇成真空科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 肖献伟先生 证券事务代表 刘珊女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： 第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 1. 公司产品目前主要应用于哪些领域 答：公司主要产品为真空镀膜设备以及配套的工艺服务，现主要应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域，公司将持续加强在光学、精密光学、卷绕等新型应用领域的

	<p>开发与拓展。</p> <p>2. 客户是不是买一台设备可以镀所有膜层</p> <p>答：公司设备定制化程度比较高，每台设备根据客户具体需求来设计生产，不同的需求会对应不同的工艺和材料，一台设备并不能镀所有膜层。</p> <p>3. 公司未来是否会被做CVD设备</p> <p>答：PVD（物理气相沉积）和CVD（化学气相沉积）是材料表面改性与薄膜制备的两大核心气相沉积技术，核心区别在于薄膜成膜的原理：PVD通过物理过程（蒸发、溅射）使源材料原子/离子沉积，CVD通过气相化学反应生成新物质并沉积，二者在工艺条件、薄膜特性、应用场景等方面也有显著差异，公司暂时仍以生产PVD设备为主。</p> <p>4. 公司复合铜箔设备主要工艺</p> <p>答：公司复合铜箔设备目前采用“两步法”，用真空镀膜设备磁控溅射铜靶，使铜原子沉积在基膜表面，形成高附着力、高纯度的连续导电层，为后续电镀提供导电基础。</p> <p>5. 公司精密光学镀膜设备主要对标哪些国际厂家</p> <p>答：公司精密光学设备目前主要对标德国设备厂家。</p> <p>6. 公司在消费电子领域客户情况</p> <p>答：公司在消费电子领域客户以苹果手机供应链客户为主，如富士康、比亚迪、苹果等，国内主要手机品牌都有覆盖，但销售占比较小。</p> <p>7. 公司在光伏领域主要客户有哪些</p> <p>答：公司在光伏领域主要用于碲化镉薄膜太阳电池生产和少量钙钛矿中试线生产。</p> <p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面前瞻性的陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	附件：《与会清单》
日期	2026年1月20日

附件：与会清单

序号	参会单位名称	参会人员姓名
1	泓德基金	张毅强
2	盘京投资	马欣
3	盘京投资	陈真洋
4	汇添富	钱晨润
5	中银三星	杨祺
6	国联基金	辛鹏
7	诺安基金	黄友文
8	幸福人寿	曹茜
9	幸福人寿	张裕肖
10	广发基金	陈少平
11	中信建投	陈宣霖
12	广发资管	柯昶旭
13	龙石资本	孟俊杰
14	中信资管	曹基剑
15	聚鸣投资	王玺杰
16	中信建投	李思羽
17	中信建投	刘文丽